ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ (12)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (13) C1 (46) 2014.02.28

(51) MПК

C 09K 11/63	(2006.01)
C 09K 11/77	(2006.01)
C 01B 21/064	(2006.01)
C 30B 29/10	(2006.01)

### (54) МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА

(57)

Материал на основе кубического нитрида бора, обладающий световой эмиссией в ультрафиолетовой, видимой или инфракрасной областях спектра, содержащий твердый раствор трехзарядных ионов редкоземельного элемента из ряда Gd, Ce, Tm, Tb, Sm, Eu, Er, Nd, в кристаллической решетке кубического нитрида бора, характеризующийся нелинейно возрастающей зависимостью  $a(\Theta) = f\{R(\Theta)\}$ ,

где  $a(\Theta)$  - параметр кристаллической решетки кубического нитрида бора;

R( $\Theta$ ) - функция Райли, R =  $\frac{1}{2} \left( \frac{\cos^2 \Theta}{\sin \Theta} + \frac{\cos^2 \Theta}{\Theta} \right);$ 

Θ - угол дифракции, рассчитанной последовательно из рефлексов (331), (311), (220),
(111) рентгенодифрактометрического спектра, при следующем соотношении компонентов
в твердом растворе, ат. %:

 $Gd^{3+}$ , или  $Ce^{3+}$ , или  $Tm^{3+}$ , или  $Tb^{3+}$ , или  $Sm^{3+}$ , или  $Eu^{3+}$ , или  $Er^{3+}$ , или  $Nd^{3+}$  0,01-5,00 кубический нитрид бора 95,00-99,99.

Изобретение относится к твердым растворам на основе кубического нитрида бора (cBN), предназначенным для использования в устройствах микро- и оптоэлектроники, эксплуатируемых в экстремальных условиях окружающей среды (высокие температура, радиация, агрессивные среды).

Известен материал на основе кубического нитрида бора, содержащий 10 ат. % Ег, в виде нанопорошка, обладающий ИК - люминесценцией [1], предназначенный для использования в лазерных элементах.

Недостатком аналога является его неоднофазный состав (содержание основной фазы не более 90 вес. %), что существенно снижает его эксплутационные свойства как потенциального источника световой эмиссии.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является химически, термически и радиационно стабильный фосфор, включающий кубический нитрид бора и по меньшей мере один из ряда трехвалентных ионов редкоземельных элементов (Eu, Tb, Sm, Ce), описанный в [2], предназначенный для использования в фосфорах.

К недостаткам материала [2] относится недостаточная стабильность его световой эмиссии при высоких температурах, радиации и воздействии химически агрессивных сред, ввиду неопределенности в фазовом составе материала и отсутствия данных о его кристаллической структуре.

Задачей, решаемой настоящим изобретением, является получение материала со стабильной световой эмиссией, что позволит применять материал при жестких условиях эксплуатации (высокие температуры, в том числе температура термоудара до 1300 °C, высокая радиация различной природы, неизменность после воздействия кипящих кислот) по сравнению с материалом - прототипом.

Поставленная задача решается тем, что материал на основе кубического нитрида бора, обладающий световой эмиссией в УФ-, видимой и ИК-областях спектра, включающий кубический нитрид бора и по меньшей мере один из ряда редкоземельных элементов Gd, Ce, Tm, Tb, Sm, Eu, Er, Nd, отличается тем, что он представляет собой твердый раствор ионов  $P_3 Э^{3+}$  в кристаллической решетке кубического нитрида бора, характеризующийся нелинейно возрастающей зависимостью  $a(\Theta) = f\{R(\Theta)\}$ , параметра кристаллической решетки

от функции Райли  $R = \frac{1}{2} \left( \frac{\cos^2 \Theta}{\sin \Theta} + \frac{\cos^2 \Theta}{\Theta} \right)$ , рассчитанных последовательно из рефлексов

(331), (311), (220), (111) рентгенодифрактометрического спектра, при следующем соотношении компонент в твердом растворе: ионов  $P_3 \Im^{3+}$  - 0,01-5 ат. %, cBN - 99,99-95 ат. %.

Новым по мнению авторов является то, что полученный материал, обладающий световой эмиссией в УФ-, видимой и ИК-областях спектра, обладает высокой стабильностью светоизлучающих свойств, что позволит применять его при жестких условиях эксплуатации (высокие температуры, в том числе температура термоудара до 1300 °C, высокая радиация различной природы, воздействие кипящих кислот).

Сущность изобретения состоит в получении материала, включающего кубический нитрид бора и по меньшей мере один из ряда редкоземельных элементов, структура которого в виде твердого раствора обеспечивает ему оптимальную совокупность свойств: интенсивную световую эмиссию в УФ-, видимом и ИК-областях спектра, а также присущих кубическому нитриду бора стабильность при высоких температуре, радиации и химически агрессивных средах.

Проиллюстрировать сущность изобретения можно следующим образом. Кубический нитрид бора (cBN) обладает наибольшей шириной запрещенной зоны ( $E_g = 6,4$  3B) из полупроводниковых соединений  $A_3B_5$ . CBN более термически, радиационно и химически устойчив, чем алмаз. Большая ширина запрещенной зоны, жесткая кристаллическая решетка и низкий коэффициент диффузии предопределяют возможность введения в cBN примесей в большой концентрации без их агломерации. Возможность получения светоизлучающего материала на основе кубического нитрида бора, активированного различными редкоземельными элементами (P3Э) - обусловлена тем, что электронные переходы (f-f или d-f) различных трехзарядных ионов P3Э, внедренных в кристаллические матрицы, являются источником люминесценции в УФ-, видимой и ИК-областях спектра, эффективность которой напрямую зависит от характеристик этой матрицы. CBN, ввиду собственных уникальных свойств, является наиболее подходящей матрицей для реализации источников с наиболее стабильной (термически, радиационно и химически) световой эмиссией, в том числе в коротковолновой УФ-области.

Любой кристаллический объект может быть охарактеризован рентгенодифрактометрическим спектром (РД-спектр), отдельные рефлексы которого являются результатом отражения рентгеновских лучей от различных кристаллографических плоскостей объекта, в соответствии с законом Вульфа-Брэгга (2d sin $\Theta$  = n $\lambda$ ). Известно также, что зависимость a( $\Theta$ ) = f{R( $\Theta$ )} для кристаллической решетки совершенного кристаллического объекта должна представлять собой прямую линию. Здесь a( $\Theta$ ) - параметр кристаллической решетки и  $\mathbf{R} = \frac{1}{2} \left( \frac{\cos^2 \Theta}{2} + \frac{\cos^2 \Theta}{2} \right)$  - функция Райци (1) расснитанные для каждого из реф-

шетки и  $R = \frac{1}{2} \left( \frac{\cos^2 \Theta}{\sin \Theta} + \frac{\cos^2 \Theta}{\Theta} \right)$  - функция Райли (1), рассчитанные для каждого из реф-

лексов РД-спектра кристаллического объекта, 2 - угол дифракции.

Заявляемый материал на основе кубического нитрида бора, легированный одним РзЭ из ряда лантаноидов (Gd<sup>3+</sup>, Ce<sup>3+</sup>, Tm<sup>3+</sup>, Tb<sup>3+</sup>, Sm<sup>3+</sup>, Eu<sup>3+</sup>, Er<sup>3+</sup>, Nd<sup>3+</sup>), обладает стабильной световой эмиссией (фото - и катодолюминесценцией) в различных областях спектра в зависимости от вида иона РзЭ<sup>3+</sup>. Материал характеризуется рентгенодифрактометрическим спектром, в котором присутствуют рефлексы (111), (200), (220), (311), (400) и (331), характерные только для сВN. Отличительными особенностями РД-спектров РзЭ:сBN, по сравнению с эталоном (нелегированный сВN), являются заметное увеличение интенсивности фона (Іф/I<sub>111</sub>) в области малых углов, снижение общей интенсивности, перераспределение интенсивностий рефлексов, а также их смещение в область малых углов в соответствии с закономерностью, экспериментально установленной авторами настоящего изобретения. Закономерность, которой следуют величины углового смещения рефлексов (220), (111), (311) и (331) в РД-спектрах РзЭ:сBN при сравнении со спектром эталона в пределах одной и той же ошибки, выражается тем, что указанные угловые смещения могут находиться в порядке убывания, то есть смещения рефлексов (220) и (111) могут быть больше смещений рефлексов (311) и (331).

Факт формирования твердого раствора в системе в соответствии с классическими признаками [4, 5] устанавливается уже по наличию одного из них: по изменению характера фона спектра РД легированного кристаллического объекта, по снижению в нем интенсивностей рефлексов, увеличению их уширения, а также изменению их углового положения.

Авторами изобретения зафиксированы все признаки образования твердого раствора РзЭ в сВN, чего не было сделано для прототипа.

Установлено также, что зависимости  $a(\Theta) = f\{R(\Theta)\}$ , рассчитанные из рефлексов РДспектров РзЭ:сВN, отклоняются от линейной зависимости и вида этой зависимости для эталона в сторону возрастания параметра кристаллической решетки по рефлексам (111), (220), (311) относительно рефлекса (331), что свидетельствует о наличии искажений кристаллической решетки сВN, обусловленных присутствием в ней ионов редкоземельных элементов.

Таким образом, заявляемый материал является твердым раствором РзЭ в cBN. К преимуществам заявляемого материала на основе кубического нитрида бора с установленной структурой, являющейся твердым раствором РзЭ в известной концентрации в кристаллической решетке cBN, является световая эмиссия, не подверженная термическому тушению, соответственно, ее наибольшая устойчивость к термоударам (до T ~ 1300 °C C), радиационная и химическая (кипящие кислоты) стойкость, по сравнению с прототипом. Изобретение поясняется примерами и фигурами:

фиг. 1 - РД-спектры микропорошков эталона сВN (1) и Тb:cBN (0,1 ат. % Тb) (б);

фиг. 2 - РД-спектр микропорошка Eu:cBN (0,1 ат. % Eu) (а) и зависимости  $a(\Theta) = f\{R(\Theta)\};$  периода кристаллической решетки Eu:cBN и эталона cBN от функции Райли, рассчитанных для каждого рефлекса их РД-спектров (б);

фиг. 3 - РД-спектры эталона сВN (а) и Се:сВN (0,02 - 0,04 ат. % Се); фиг. 4 - РД-спектр Тт:сВN;

фиг. 5 - спектр ФЛ ( $\lambda_{B036}$  = 488 нм) Sm:cBN (0,01 ат. % Sm) (а) и зависимости а( $\Theta$ ) = f{R( $\Theta$ )}, периода кристаллической решетки Sm:cBN и эталона cBN от функции Райли, рассчитанные для каждого рефлекса его РД-спектра (б).

#### Пример 1.

Два образца материала в виде микропорошков Tb : cBN светло-желтого цвета с размером зерна 1-2 мкм получили в условиях высоких давлений - высоких температур. Методом Резерфордовского обратного рассеяния (POP) установлена концентрация тербия в одном микропорошке - 0,05 ат. % Tb, а в другом - 0,1 ат. % Tb. РД-спектры микропорошков Tb:cBN (0,05 ат. % и 0,1 ат. % Tb) проанализированы путем их сравнения с РДспектром эталона, нелегированного микропорошка cBN светло-желтого цвета с размером зерна 1-2 мкм (фиг. 1 а, б). По сравнению с эталоном, для РД-спектров легированного cBN, в том числе с увеличением концентрации Tb (фиг. 2 а), характерно уменьшение общей интенсивности (фиг. 1 а), перераспределение рефлексов по интенсивности и их сдвиг в область малых углов. Сдвиг рефлекса (331) является минимальным по сравнению со сдвигами рефлексами (220), (111), (311) (фиг. 2 а). Фиксируется увеличение фона в области малых углов спектра Tb:cBN относительно эталона с увеличением концентрации Tb (фиг. 1 б).

Зависимости параметра решетки от функции Райли рассчитаны для каждого из рефлексов РД-спектров эталона и микропорошков Tb:cBN по формуле Вульфа-Брэгга и формуле (1) соответственно (фиг. 2 б). Вид зависимости для легированных образцов отличается от ее вида для эталона, и в большей степени с увеличением концентрации Tb в cBN. Некоторое отклонение зависимости эталонного микропорошка от линейной связано с его нестехиометрическим составом.

Материалы Tb:cBN являются однофазными и обнаруживают все признаки формирования твердого раствора Tb в cBN. Свидетельством искажений кристаллической решетки Tb:cBN является значительное отклонение вида зависимости "параметр решетки от функции Райли" от вида этой зависимости для эталона, а величина указанного отклонения зависит от концентрации Tb в кристаллической решетке cBN.

Фотолюминесцентный (ФЛ) анализ микропорошков Tb:cBN показал наличие зеленой ФЛ ионов Tb<sup>3+</sup>, инкорпорированных в кристаллическую решетку cBN, интенсивность которой увеличивалась с увеличением концентрации Tb от 0,05 до 0,1 ат. %. Травление микропорошков в кипящей кислоте в течение 1 ч с последующей промывкой в дистиллированной воде не показало изменения структуры спектров ФЛ и изменения ее интенсивности при возбуждении лазерным излучением с  $\lambda = 325$  нм. Концентрация Tb в микропорошках после травления не изменилась.

#### Пример 2.

Образец материала Eu:cBN в виде микропорошка светло-желтого цвета с размером зерна 1-2 мкм получили в условиях высоких давлений высоких температур. По данным POP содержание Eu в материале составило 0,1 ат. %. PД-анализ материала произвели по методике, изложенной в примере 1, в сравнении с РД-спектром эталона, нелегированного микропорошка cBN. На фиг. 2 а представлен РД-спектр Eu:cBN (0,1 ат. %. Eu). На фигуре видно возрастание фона в области малых углов, уменьшение общей интенсивности PД-спектра Eu:cBN, а также перераспределение интенсивностей его рефлексов, по сравнению с эталоном. Зависимость параметра решетки материала Eu:cBN от функции Райли (фиг. 2 б) рассчитанных для каждого из рефлексов спектров РД-эталона и микропорошка Eu:cBN от пичается, демонстрируя меньший уровень искажений кристаллической решетки cBN, по сравнению с материалом Tb:cBN, содержащим 0,1 ат. % Tb (пример 1). В данном случае очевидно влияние размеров внедренных в cBN ионов РзЭ, поскольку размер иона Tb<sup>3+</sup> составляет 0,100 нм, а размер иона Eu<sup>3+</sup> - 0,097 нм. Все указанные признаки при однофазном составе образца являются характерными при образовании твердого раствора примеси (в данном случае ионы Eu<sup>3+</sup>) в кристаллической решетке cBN.

Результаты уточнения периода кристаллической решетки материала Eu:cBN в программном обеспечении Diffrac<sup>Plus</sup> Topas при использовании дифрактометра D8 ADVANCE Bruker показали, что описать полученные дифрактограммы в пространственной группе F-43m кубической сингонии, которой соответствует cBN, корректно невозможно, поскольку в спектрах стабильно присутствуют отклонения в положении максимумов угловых отражений от плоскостей (111), (220), (311) cBN. Наличие этих отклонений является подтверждением того, что кристаллическая решетка Eu:cBN находится в деформированном состоянии (искажена) ввиду присутствия в ней внедренных ионов Eu<sup>3+</sup>.

Фотолюминесцентный (ФЛ) и катодолюминесцентный (КЛ) анализ материала Eu:cBN показал наличие красной ФЛ и КЛ ионов Eu<sup>3+</sup>, инкорпорированных в кристаллическую решетку cBN. Травление микропорошков в кипящей кислоте в течение 4 ч с последующей промывкой в дистиллированной воде не показало изменения структуры спектров ФЛ и изменения ее интенсивности при возбуждении лазерным излучением с  $\lambda = 488$  и 325 нм. Концентрация Eu в материале после травления осталась неизменной. Воздействие электронного облучения дозой  $1 \times 10^{18}$  см<sup>-2</sup> не привело к уменьшению интенсивности красной световой эмиссии при неизменной концентрации Eu в cBN.

#### Пример 3.

Образец материала Ce:cBN в виде микропорошка светло-шоколадного цвета с размером зерна 1-2 мкм получили в условиях высоких давлений - высоких температур. По данным рентгеновского микроанализа содержание Се в материале составило 0,02-0,04 ат. %. РД-анализ микропорошка производили по методике, изложенной в примере 1, в сравнении с эталоном, нелегированным микропорошком cBN. Микропорошок Ce:cBN является источником широкополосной люминесценции в интервале 350-450 нм с максимумом при 400 нм. Сине-голубая ФЛ материала фиксируется при возбуждении ФЛ лазерным излучением с  $\lambda = 325$  нм. Из сравнения РД-спектров эталона и материала Ce:cBN (фиг. 3 a, б), очевидно возрастание фона в области малых углов, сильное уменьшение общей интенсивности РД-спектра Ce:cBN, перераспределение интенсивностей его рефлексов и их уменьшение. Все рефлексы в РД-спектре Ce:cBN смещаются в область малых углов по сравнению с эталоном. Зависимость параметра решетки от функции Райли, рассчитанных из каждого из рефлексов спектров РД-эталона и Се:сВN, рассчитанных по формуле Вульфа-Брэгга и формуле (1) соответственно, сильно отличается от линейной и ее вида для эталона. Полученные результаты при однофазном составе материала свидетельствуют об образовании твердого раствора Се в кристаллической решетке cBN и наличии ее искажений, характер которых отличается от имеющих место в примерах 1, 2. Очевидна связь размера иона  $Ce^{3+}$  (r = 0,102 нм), самого крупного из лантаноидов, с наибольшими изменениями РДспектра Ce:cBN, по сравнению со спектрами материалов Tb:cBN и Eu:cBN.

Травление микропорошка Ce:cBN в кипящей кислоте в течение 3 ч с последующей промывкой в дистиллированной воде и последующая термообработка при t = 970 °C в течение 1 ч не привели к изменению структуры спектров  $\Phi Л$  и ее интенсивности при возбуждении лазерным излучением с  $\lambda = 325$  нм. Концентрация Се в микропорошках после травления не изменилась.

#### Пример 4.

Образец материала Tm:BcN в виде микропорошка светло-желтого цвета с размером зерна 1-2 мкм с содержанием Tm в 0,1 ат. % (данные POP) получили в условиях высоких давлений - высоких температур. РД - анализ микропорошка производили по методике, изложенной в Примере 1, в сравнении с эталоном. Микропорошок Tm:cBN является источником катодолюминесценции в виде полос сине-голубого цвета с максимумом при 450-475 нм. На фиг. 4 представлен РД-спектр указанного материала, свидетельствующий об его однофазном составе.

Зависимость параметров решетки от функции Райли, рассчитанных из каждого из рефлексов спектров РД-эталона и микропорошков Tm:cBN (0,1 ат. % Tm) по формуле Вуль-

фа-Брэгга и формуле (1) соответственно, минимально изменена по сравнению со спектрами эталона и материалов Tb:cBN, Eu:cBN и Ce:cBN. Из чего следует, что искажения кристаллической решетки cBN, по сравнению с эталоном и Tb:cBN, Eu:cBN, Ce:cBN невелики, однако растворение ионов  $\text{Tm}^{3+}$  наблюдаются, поскольку параметр решетки является измененным.

Минимальные изменения спектров РД Tm:cBN коррелируют с минимальным размером иона  $\text{Tm}^{3+}$  (r = 0,095 нм) из всех лантаноидов.

Полученные результаты при однофазном составе материала Tm:cBN свидетельствуют об образовании твердого раствора Tm в кристаллической решетке cBN и наличии ее искажений, минимальных по сравнению с описанными в примерах 1, 2, 3.

Термообработка образца материала в вакууме до t =  $1250 \,^{\circ}$ C в течение 3 ч не привела к изменению интенсивности сине-голубой люминесценции с максимумом полосы при 465 нм. Концентрация Tm в материале осталась без изменений.

#### Пример 5.

Образец материала Er:cBN в виде микропорошка светло-желтого цвета с размером зерна 1-2 мкм получили в условиях высоких давлений, высоких температур. По данным рентгеновского микроанализа содержание Er в материале составило 0,1 ат. %. РД-спектр материала содержал дополнительные линии помимо рефлексов cBN. В ИК-области спектра фотолюминесценции (возбуждение лазерным диодом с  $\lambda = 960$  нм) материала наблюдалась интенсивная структурированная широкая полоса с максимумом при ~ 1530 нм. Материал был подвергнут отжигу при 900 T в вакууме в течение 5 ч. После отжига содержание Er в материале было менее 0,1 ат. %, а интенсивность ФЛ при 1530 нм уменьшилась в 2,5 раза, указывая на удаление из материала некоторых продуктов синтеза, содержащих Er, но обладающих меньшей термостабильностью по сравнению с cBN. Последующее химическое травление отожженного материала в кипящей соляной кислоте в течение 30 мин привело к уменьшению интенсивности ФЛ на 75 %, что свидетельствовало о присутствии в отожженном материале продуктов синтеза, химически неустойчивых по сравнению с cBN. Содержание Er-материале Er:cBN после отжига и химического травления составило менее 0,01ат. %.

#### Пример 6.

Образец материала Sm:cBN в виде микропорошка светло-желтого цвета с размером зерна 1-2 мкм получили в условиях высоких давлений высоких температур. По данным рентгеновского микроанализа содержание Sm в образце составило 0,01 ат. %. Материал обладал оранжево-красной фотолюминесценцией ионов Sm<sup>3+</sup> в cBN, спектр которой представлен на фиг. 5 а. РД - анализ материала Sm:cBN производили по методике, изложенной в примере 1, в сравнении с эталоном. На фиг. 5 б представлена зависимость параметров решетки от функции Райли, рассчитанных из каждого из рефлексов спектров РД-эталона и Sm:cBN (0,01 ат. % Sm) по формуле Вульфа-Брэгга и формуле (1) соответственно. На фиг. 5б фиксируется отклонение зависимости а( $\Theta$ ) = f{R( $\Theta$ )} от линейной и ее вида для эталона по рефлексу (111). Очевидно, что материал Sm:cBN представляет собой твердый раствор ионов Sm<sup>3+</sup> в cBN с искаженной кристаллической решеткой, тип которых близок к "гексагональным" [3].

Материал травили в кипящей кислоте HCl в течение двух часов, после травления подвергли отжигу в вакууме при 1300 °C в течение 6 ч, после чего интенсивность ФЛ Sm:cBN не изменилась. Концентрация Sm в материале после упомянутых обработок осталась неизменной.

#### Пример 7.

Образец материала Tb:cBN в виде микропорошка светло-желтого цвета с размером зерна 1-2 мкм получили в условиях высоких давлений, высоких температур. По данным SIMS-анализа содержание Tm в образце составило менее 10<sup>18</sup> см<sup>-3</sup>. Материал обладал очень слабой зеленой ФЛ. Рентгенодифрактометрический спектр микропорошка практи-

чески не отличался от эталонного. Не установлено также отклонений зависимости  $a(\Theta) = f\{R(\Theta)\}$  от вида, характерного для эталона.

#### Пример 8.

Образец материала Eu:cBN в виде микропорошка серого цвета с размером зерна 1-2 мкм получили в условиях высоких давлений, высоких температур. Концентрация Eu по результатам рентгеновского микроанализа составила более 5 ат. %. В РД-спектре материала помимо рефлексов cBN присутствовали другие рефлексы. Материал обладал интенсивной красной ФЛ. Спектр РД, который должен был принадлежать непосредственно Eu:cBN, был проанализирован в сравнении с эталоном. Не установлено различий в зависимостях  $a(\Theta) = f\{R(\Theta)\}$ , рассчитанных из спектров указанного материала и эталона. Травление материала Eu:cBN в кипящей кислоте HCl привело к уменьшению интенсивности ФЛ на 85 %. Таким образом, введение ионов Eu<sup>3+</sup> в кристаллическую решетку cBN не было реализовано, а синтез под высоким давлением привел к образованию соединений Eu, не обладающих химической стабильностью.

Таким образом, внедрение в кристаллическую решетку кубического нитрида бора трехзарядных ионов редкоземельных элементов и получение твердых растворов РзЭ в сВN позволило решить поставленную задачу изобретения, а именно получить материал со стабильной световой эмиссией для применения в жестких условиях эксплуатации: высокие температуры, в том числе температура термоудара до 1300 °C, высокая радиация различной природы, неизменность после воздействия кипящих кислот. Материал, полученный в соответствии с новым техническим решением, может быть использован в качестве фосфоров - источников вторичного излучения различного цвета, визуализаторов УФ- и ИК-излучения, в детекторах излучения различной природы и т.п.

Источники информации:

1. Tse S., Sun G., Liu X., Brown Ei, Hommerich U., Trivedi S. B., Zavada J. Development of RE-Doped III-Nitride Nanomaterials for Laser Applications. Mater. Res. Soc. Symp. Proc."Rare - Earth Doping of Advanced Materials for Photonic Applications", 2009. - Vol. 1111 - P. 1111 - D02-08.

2. Патент ЈР 2006312672.

3. Богданов С.П. Анализ тонкой кристаллической структуры сфалеритного нитрида бора. Электротермия 2008. Труды Всеросс. научно-техн. конф. - 2008. - С. 92-108.

4. Уманский Я.С., Скаков Ю.А., Иванов А.Н., Расторгуев Л.Н. Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия. - М.: Металлургия, 1982. - 632 с.

5. Горелик С.С. Расторгуев Я.С. Рентгенографический и электроноптический анализ. - М.: Металлургия, 2002. - 368 с.



Фиг. 1







Фиг. 3







Фиг. 5

Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20.